

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13083**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **12296**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2007**

(54)

Ławka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Politechnika Poznańska, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Boneneberg Wojciech, Poznań, (PL);
Sasiak-Patkowska Anna, Poznań, (PL);
Kosiorek Magdalena, Kołobrzeg, (PL)

PL 13083

Nr Rp. 13083

Klasa 06-01

Ławka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ławka, mająca zastosowanie jako element do wypoczynku w przestrzeniach publicznych i obiektach wewnętrznych.

Znane są ławki, mające kształtowe siedzisko. Siedziska te montowane są do podstawy.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono w schemacie na rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiono ławkę w widoku z góry, na fig. 2 w widoku z przodu oraz na fotografii.

Ławka ma podstawę w postaci kształtowego elementu o zarysie zbliżonym do prostopadłościanu, z niszą na siedzisko. W niszy tej zamocowane jest siedzisko w postaci płyty o przedniej krawędzi wystającej poza krawędź przednią niszy podstawy.

Podstawa wykonana jest z szlachetnego betonu, lub kamienia, zaś siedzisko z impregnowanego drewna.

Cechami istotnymi, wyróżniającymi przedmiot wzoru przemysłowego od innych ławek jest podstawa w postaci kształtowego elementu o zarysie zbliżonym do prostopadłościanu, z niszą na siedzisko, przy czym w niszy tej zamocowane jest siedzisko w postaci płyty o przedniej krawędzi wystającej poza krawędź przednią niszy podstawy.

Rzecznik patentowy
Politechniki Warszawskiej
Biblioteczna

inż. Barbara Liszewska-Luczak



fig. 1



fig. 2

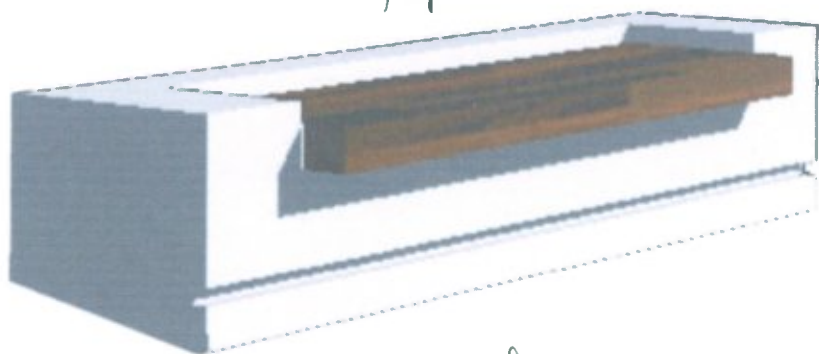


fig. 3

Rzecznik patentowy
 Politechniki Warszawskiej
 Biblioteka
 inż. Barbara Grzegorzewska-Luczak